

国際ロールシャッハ及び投射法学会第20回日本大会 International Congress of Rorschach and Projective Methods

*同時開催；包括システムによる日本ロールシャッハ学会第17回大会
日本ロールシャッハ学会第15回大会



会期：2011年7月16日(土)～20日(水)／5日間
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1
<http://nyc.niye.go.jp/>

<http://www2.convention.co.jp/isr2011/>

主催団体等

主催団体；包括システムによる日本ロールシャッハ学会
共催団体；日本ロールシャッハ学会
母体団体；国際ロールシャッハ及び投射法学会
協賛団体；投射法フォーラム
協力団体；MMPI新日本版研究会, 名古屋ロールシャッハ研究会 (協力団体募集中!)
後援団体；日本学術会議, (社)日本心理学会, (社)日本心理臨床学会, (社)日本臨床心理士会,
(財)日本臨床心理士資格認定協会, 日本精神分析学会, 日本犯罪心理学会, 日本芸術療法学会, 日本描画テスト・描画療法学会, 日本カラージュ療法学会, 日本臨床心理士養成大学院協議会, 東京臨床心理士会 (その他, 依頼中)

大会テーマ

メインテーマ；心理アセスメントの未来
Future of Psychological Assessment
サブテーマ；1) 多角的心理アセスメント
Multiple Psychological Assessment
2) 教育と訓練 Education and Training
3) 最新のトピックス Current Topics
(e.g. Developmental Disorders,
Children and Adolescents,
Trauma and Abuse, Suicide Prevention,
Rorschach Psychodynamic Approach, Forensic
Assessment, Neuro- psychological Assessment)

公用語

英語
フランス語
スペイン語
日本語

大会プログラム (予定)

- 7月16日(土) プレ・コンgres・ワークショップ
(講師：S. Finn, B. Ritzler & A. Sciarra, J. Armstrongほか)
- 7月17日(日) 本大会初日
(開会式, 特別講演, 大会企画シンポジウム, 講演, 研究発表,
レセプションなど)
- 7月18日(祝) 本大会2日目
(大会企画シンポジウム, 講演, 研究発表, 事例研究,
包括システムによる日本ロールシャッハ学会総会など)
- 7月19日(火) 本大会3日目
(大会企画シンポジウム, 日本ロールシャッハ学会, 企画シンポジウム,
特別講演, 講演, 研究発表, 日本ロールシャッハ学会総会, 夕食会など)
- 7月20日(水) 本大会最終日
(大会企画シンポジウム, 講演, 閉会式など)

前出以外の主たる来日予定者及び登壇予定者(敬称略)

B. Smith, I. B. Weiner, J. R. Meloy, J. C. Fowler,
R. F. Bornstein, A. Boss, P. Erdberg, G. Meyer,
T. Shaffer, R. Erard (以上, USA)
A. Andronikof, P. Roman, E. Michelle,
C. Azoulay (以上, フランス)
V. Campo (スペイン)
C. E. Mattler, E. Muzio (以上, フィンランド)
A. Rosenquist (スウェーデン)
H. van Kemenade, L. Cohen, C. de Ruiter
(以上, オランダ)

S. Nashat, J. McCarthy-Woods (以上, イギリス)
A. Crisi, P. Porcelli (以上, イタリア)
Z. Gavilan, F. Silberstein, H. Lunazzi
(以上, アルゼンチン)
L. Yazigi, A. Elisa de Villemor-Amaral
(以上, ブラジル)
E. Berant, A. Saroff (以上, イスラエル)
O. Husain (カナダ), M. Raez (ペルー), T. Ikiz (トルコ)
村瀬嘉代子, 馬場禮子, 高橋依子(以上, 日本)

研究発表/演題を募集いたします!(詳しくは大会HPをご覧ください)

- ・演題募集期間: 2010年8月1日~2011年1月31日
- ・発表の形式: ① 口頭発表(15分+5分質疑)
② シンポジウム(120分 3~5人)
③ ポスター発表

参加費

注:通貨は円

	会員(国内)	会員(国外)	非会員	大学院生 (会員)	大学院生 (非会員)
本大会(早期申込)	36,000	46,000	50,000	20,000	25,000
本大会(通常申込)	50,000	50,000	55,000	20,000	25,000
本大会(一日参加)	18,000		18,000	18,000	18,000
プレ・ kongress・ワークショップ	12,000	12,000	15,000	10,000	12,000
夕食会	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

*いったん納入された参加費は返金いたしませんので,予めご了承ください。

参加申込方法:(詳しくは大会HPをご覧ください)

1. 割引料金となる「早期申込」は, 2010年8月1日~ 2011年4月30日までとなります。
2. その後は「通常申込」となり, 2011年5月1日~6月30日までとなります。
3. プレ・kongress・ワークショップを含む大会への参加は原則としてすべて予約制となっています。
4. 参加申込はインターネットにて受付いたします。その際, 同時に, クレジット・カードでの決済が必要となります。

参加資格

ISR会員, 主催団体, 共催団体, 協賛団体の会員以外の方(非会員)については, 原則として, 臨床心理学や精神医学などの専門職および臨床心理学を専攻する大学院生等, 守秘義務を負っている方に限ります。

大会連絡先: 国際ロールシャッハ及び投映法学会第20回日本大会事務局

E-mail: isr2011@convention.co.jp

募金先: みずほ銀行 本郷支店「ISR第20回日本大会」

(銀行コード: 0001 店番号: 075)

普通預金口座 口座番号: 2733465

付記: 企業・団体は1口1万円以上3口以上, 個人は1口5千円以上2口以上の寄付をいただいた場合, 大会プログラムにお名前を掲載させていただきます。掲載をご希望されない場合は, その旨をご一報くださいますようお願い申し上げます。

